

## **C 25 Tehnologii de producere a nanostructurilor pentru optimizarea emisiei de câmp a electronilor**

**Autori:** Tighineanu Ion, Sîrbu Lilian, Ursachi Veaceslav, Albu Sergiu

**Brevet:** MD 2982

**Esența invenției:** Invenția se referă la tehnologia de producere a nanomaterialelor, în special la procedeele de obținere a nanostructurilor semiconductoare. Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în obținerea pe suprafața semiconductorilor a nanostructurilor sub formă de nanocreioane. Rezultatul invenției – se obțin nanostructuri semiconductoare în formă de nanocreioane cu densitate și dimensiuni dirijate.

**Summary of the invention:** The invention refers to the semiconductor technology, in particular to processes for obtaining semiconductor nanostructures.

The process for obtaining semiconductor nanostructures consists in the electrochemical pickling of semiconductor surfaces.